

報告番号 **\* 甲第1070 号**

## 主論文の要旨

### 題名

Studies on Olefin Metathesis with  
Binary Catalyst Systems of Tungsten  
Hexachloride and Cocatalysts

(六塩化タンクステン-助触媒二成分系触媒  
によるオレフィンメタセシスに関する研究)

氏名 伊川和昭

# 主論文の要旨

1

報告番号	※甲第	号	氏名	市 111 和 脇
<p>オレフィンメタセシスは近年見出された特異的でかつきわめて重要な触媒反応で、オレフィンのアルキリデン基の交換が起る。反応は可逆的に進行し例えは 2-ヘプテンメタセシスでは平衡において 2-ブテン/2-ヘプテン/5-デセン=1/2/1 の割合のオレフィン混合物を生ずる。触媒は、これまで不均一および均一の触媒系が知られている。均一系触媒としては主触媒の W, Mo, Re などのハロゲン化物あるいは配位化合物 および助触媒の Al, Sn, Li などのアルキル化合物からなる二成分系触媒が一般に用いられる。本研究では、主触媒に六塩化ヒタニグスタン (WCl<sub>6</sub>) そして助触媒として様々な有機金属化合物を用いた。これまでいくつかの反応機構が提案されたが現在では金属カルベンと反応オレフィンから金属を含むシクロブタン中間体を経て生成オレフィンと新たに金属カルベンを生ずるというカルベン機構がほぼ確定的である。この反応の応用範囲は、きわめて広く石油化学、高分子化学、油脂化学など多方面の分野で盛んに研究され、合成手段としてその役割をますます拡大しつつある。この反応はきわめて有用であるが同時に幾つかの欠点を有している。第一に、触媒調製、反応系内の微量の不純物 および実際の反応条件に著しく鋭敏で再現性が悪く反応が全く進行しないことも稀でないこと、第二に、メタセシス反応に競争的二重結合移動、オリゴマリゼーション、重合、フリーラジカル反応などの副反応が進行することである。本研究では、これらの欠点を改善するためには、よりよい反応系を見出すべく触媒系、溶媒を探索し触媒特性 および溶媒効果について詳細な検討を行った。触媒に関する研究においては触媒形成構造 および活性性種の構造について多くの知見を得た。</p>				

# 主論文の要旨

2

報告番号	※甲第	号	氏名	市川和昭
ことかであります。見出しえ良好な反応系を1-アルケンのメタセシスおよびオレイン酸メチルのメタセシスに応用した。以下順に概説する。				

新しく見出した触媒系は  $WCl_6-Et_2Zn$ ,  $WCl_6-nBuMgI$ ,  $WCl_6-Ph_3Bi$ ,  $WCl_6-Ph_4Sn$ ,  $WCl_6-Ph_4Pb$ ,  $WCl_6-C_5H_5Na$ ,  $WCl_6-PhC≡CNa$ ,  $WCl_6-PhNa$ ,  $WCl_6-RC≡CNa$  ( $R=Ph$ 等), 有機化合物を少量添加した  $WCl_6-nBu_4Sn$  および  $WOCl_4$  を主触媒に用いた幾つかの系である。既に報告されている触媒系とともに、2-ヘキサンのメタセシスにおいて  $WCl_6$ -助触媒二成分系触媒の特性を詳細に比較検討した。メタセシス収率および選択率は 助触媒/主触媒モル比およびオレイン/主触媒モル比に依存し良好な結果が得られる比の範囲すなわち許容範囲は、助触媒の金属およびそれに結合している有機基の性質によりかなり相違した。 $WCl_6$ -金属アルキル触媒系においては 助触媒/ $WCl_6$  およびオレイン/ $WCl_6$  の両許容範囲は、助触媒金属の電気陰性度の増加につれて拡大する傾向が認められた。すなわち  $nBuLi < nBuMgI < Et_3Al \sim Et_2Zn \sim nBu_4Sn$ 。ただし  $Zn/W$  許容範囲は例外で著しくせまい。 $WCl_6$ -金属アリール触媒系においては、 $Bi$ ,  $Sn$ ,  $Pb$ とも類似して電気陰性度であるにもかかわらず両許容範囲は次の順に拡大した。 $Ph_3Bi < Ph_4Sn < Ph_4Pb$ 。 $WCl_6-C_5H_5Na$  および  $WCl_6-PhC≡CNa$  は、助触媒/ $WCl_6$  許容範囲が  $WCl_6-nBuLi$  の場合に比較して広くかつ不活性化しないという長所を有しています。これは 助触媒有機基の特異性に起因します。助触媒/ $WCl_6$  およびオレイン/ $WCl_6$  訸容範囲が広い触媒ほど触媒調製が容易である。厳密な反応条件を要求しない点においてすぐれてます。 $nBu_4Sn$ ,  $Ph_4Sn$ ,  $Ph_4Pb$

# 主論文の要旨

3

報告番号	※甲第 号	氏名	市川和昭
<p>および <math>\text{Ph}_3\text{Bi}</math> は、大気中で安定に存在し他の助触媒に比べて取り扱いやすい長所をもつ。反応速度は大体次の順におよくなる。<math>\text{Et}_3\text{Al} &gt; n\text{BuMgI} &gt; n\text{Bu}_4\text{Sn} &gt; n\text{BuLi} \sim \text{C}_5\text{H}_5\text{Na} \sim \text{PhC}\equiv\text{CNa}</math>。<math>\text{WCl}_6-\text{Et}_3\text{Al}</math> による反応は特に早く進行した。  <math>\text{WCl}_6</math>-金属アルキル系では <math>\text{Ph}_4\text{Pb} \sim \text{Ph}_4\text{Sn} &gt; \text{Ph}_3\text{Bi}</math> の順におよくなる。ベンゼン溶液中では副反応としてフリーテルクラフト反応が並発しヘテケルベンゼンが生成したのが一般に Lewis 酸性の強い助触媒を用いた場合に一層多く生起する傾向が認められ、より強基性である <math>n\text{BuLi}</math>, <math>n\text{BuMgI}</math>, <math>\text{C}_5\text{H}_5\text{Na}</math> および <math>\text{PhC}\equiv\text{CNa}</math> を用いた場合、助触媒/<math>\text{WCl}_6</math> 最適比でフリーテルクラフト反応生成物量は微量で 1% 以下であった。<math>\text{WCl}_6-n\text{Bu}_4\text{Sn}</math> は三価性が高く助触媒/<math>\text{WCl}_6</math> 許容範囲も広いなどの幾多の長所を有するが副反応を生起しやすい欠点をもつ。そこでアセト酸、ジシクロペニタジエン、エステルなど有機化合物を添加し副反応をほとんど生起することなく高收率、高選択性でメタセシスを行うことができた。すぐれた触媒を得ることができた。</p> <p>触媒形成機構、活性種構造および中心金属の酸化数は、これまで明確にされていない。これらは、前記の様な触媒特性および現象を説明しうるまでなければならない。<math>\text{WCl}_6-n\text{BuLi}</math> 触媒において <math>\text{Li}/\text{W}=2</math> で最も活性な触媒が得られたことより <math>n\text{Bu}_2\text{WCl}_4</math> からアルキル基の脱離によって生ずる <math>\text{WCl}_4</math> の三価性であるという推定が既になされている。この推定は <math>\text{Et}_2\text{Zn}/\text{WCl}_6=1</math>, <math>n\text{BuMgI}/\text{WCl}_6=2</math>, <math>\text{C}_5\text{H}_5\text{Na}/\text{WCl}_6=2</math> およそ <math>\text{PhC}\equiv\text{CNa}/\text{WCl}_6=2</math> でメタセシス收率が最大となる本研究結果によることも支持される。 <math>\text{WCl}_6</math> と助触媒の反応物を GC 分析の結果、<math>\text{WCl}_6-\text{PhC}\equiv\text{CNa}</math> 系</p>			

# 主論文の要旨

4

報告番号	※甲第	号	氏名	市川和昭
<p>においては、ジフェニルジアセタレンの生成が認められまた <math>WCl_6</math>-金属アルキルあるいは金属アリール系においては <math>RH</math>, <math>RCl</math> および <math>RR</math> (<math>R=</math>アルキル, フェニル) が検出された。<math>RH</math>, <math>RCl</math> および <math>RR</math> 生成量とメタセシス収率との依存性および <math>RH</math>, <math>RCl</math> および <math>RR</math> の生成量分布から、先ず助触媒有機基による <math>WCl_6</math> の箇素の置換が起こり、生ずる <math>RWCl_5</math> および <math>R_2WCl_4</math> から <math>R</math> と <math>Cl</math> が、<math>RH</math>, <math>I-PtCl_3</math>, <math>RCl</math>, <math>R-R</math> の形で脱離し、活性種成分として <math>WCl_4</math> および <math>PhWCl_3</math> が生成することが推定される。すなわち助触媒の機能についてはタングステン上にオレフィン、カルベンの配位で空位を形成することであろう。Va 元素のアリール化合物を助触媒に用いてメタセシスの研究結果から助触媒の中心元素は、カーバニオンを <math>WCl_6</math> へ供与できかつ Lewis 酸として作用するものでなければならぬことが結論された。助触媒のもう一つの機能は、それから <math>WCl_6</math> の還元過程で金属ハロゲン化物に変換し Lewis 酸としてメタセシス活性を高めることであると思われる。<math>WCl_6-nBuLi</math> によるメタセシスにおいて <math>nBu_3SnCl</math>, <math>nBu_2SnCl_2</math>, <math>SnCl_4</math>, <math>AlBr_3</math>, <math>ZnCl_2</math> および <math>MgCl_2</math> の添加によりメタセシス収率の増加が認められた。この 2 つの助触媒の機能を考慮すると、認めた触媒特性およびその他の現象を説明できると思われる。金属カルベンは触媒形成とは別の過程で形成されるかもしれません。そのカルベンの源はオレフィンであるかもしれません。反応溶媒についてはこれまでほとんど研究がなされておらず少數の例外を除いてほとんど未報文では、ベニゼン、クロロベニゼン中で反応が行われている。そこで、<math>WCl_6-Et_3Al</math> および <math>WCl_6-R_4Sn</math> (<math>R=nBu, Ph</math>) における 2-ヘプテン+メタセシスにおいて溶媒を検索した結果、数多くのハロゲン化炭化水素が、ベニゼン、クロロベニゼンより</p>				

# 主論文の要旨

5

報告番号	※甲第	号	氏名	市川和昭
<p>すぐれた溶媒であることを見出した。すなわちトリクロレタレン、テトラクロレタレン、ヘキサクロル-1,3-ブタジエン、ヘキサクロルシクロペンタジエン、1,1,2,2-テトラクロレタン、0-オクチクロルベンゼンおよび1,2,4-トリクロルベンゼンなどよりよくな脂肪族多塩素化炭化水素および多ハロゲン化ベンゼンは、フリー-テルクラフツ反応を全くあるいはほとんど不起ることなく良好なメタセシス收率を示した。<math>\text{Cl}-\text{C}=\text{C}/\text{Cl}</math>, <math>\text{Cl}-\text{C}-\text{C}/\text{Cl}</math> および芳香環を有する溶媒がすぐれつつある。Et<sub>3</sub>Al/WCl<sub>6</sub> およびオレフィン/WCl<sub>6</sub> 許容範囲は溶媒により変動した。ベンゼンとの二成分系溶媒では、トリクロレタレン、1,2,4-トリクロルベンゼンおよびm-ジクロロベンゼンのそれぞれ40~45 vol% が含まれると最大收率が得られた。一方、官能基を有するオレフィンのメタセシスを目的としてハテロ原子を有する化合物の影響を検討した。O, S, N, P 元素を含む化合物は、いずれも反応を阻害した。反応の阻害は主に活性種へのハテロ原子の配位によるオレフィン配位の妨害によると考えられ、阻害の強さは電子的立体制因子に起因する求核性に基づくと想われる。反応温度の上昇は阻害を著しく弱め、官能基を有するオレフィンのメタセシスが可能であることを示唆した。得られた結果に基づいて反応媒質のメタセシス反応への関与の機構を考察した。</p> <p>1-アルケンのメタセシスは、エチレンおよび対称な内部アルケンを用いるが、これまで WCl<sub>6</sub> 系触媒による反応において良い結果が得られていない。すなわち二重結合移動、重合、フリー-テルクラフツ反応など多様な副反応が並発しあつ收率も低かった。本研究において、これらの問題は少量のエステル、アロニトリル、フェノールアセタレン、ジシクロペンタジエン、イ-アルキルなどの有機化合物を添加して WCl<sub>6</sub>-nBuLi-Si</p>				

# 主論文の要旨

6

報告番号	※甲第	号	氏名	市川和昭
------	-----	---	----	------

触媒およびトリクロルエチレン溶媒を用いて適度に加熱することにより解決でき、高收率、高選択性を得ることができた。 $WCl_6 \cdot CH_3COOR/nBu_4Sn$  および  $WCl_6 \cdot CH_3CN/nBu_4Sn$  触媒は特にあぐれた結果を与えた。 $WCl_6 \cdot CH_3COOnPr/nBu_4Sn$  触媒による 380°C での 1-オクテンのメタセシスの反応条件を検討したところ、 $nBu_4Sn/WCl_6$  および 1-オクテン/ $WCl_6$  許容範囲は著しく広く、二系が厳密な反応条件を必要としないことを示した。すなから、二系反応系は対称な内部アルケンの合成に対してきわめて有効であり、更にオレフィンメタセシスの本質的な欠点である触媒活性を再現あることの困難さを取り除いている。有機化合物の添加効果は、副反応を引き起す  $WIV$  のほうは高度にカチオニックな触媒種か有機化合物により、 $WIV$  ようなメタセシス活性種より更に強く被毒されるためと解釈できる。

官能基を有するオレフィンのメタセシスは合成化学的見地からきわめて有用であるがこれまでほとんど開発されていない。不飽和エステルのメタセシスは既に報告されているが詳細な検討はなされていない。そこで官能基を有するオレフィンのメタセシスへの基礎的研究としてオレイン酸メチルのメタセシスを行った。 $WCl_6-nBu_4Sn$ ,  $WCl_6-Et_4Sn$ ,  $WCl_6-Et_3Al$  および  $WOCl_4-nBu_4Sn$  などの触媒が二系反応に有効であり、9-イクタデян および 9-オクタデянニ酸ジメチルエステルを生成した。反応条件は官能基をもたない内部アルケンのメタセシスの場合とかなり異なり、二系ことは分子中へエステル基の効果に起因する。オレイン酸メチル分子中のエステル基が副反応を抑制し過剰に存在するとメタセシス反応を阻害する作用は、本質的に添加物としてのエステルの作用と同じであることが結論された。結局官能基を有する

# 主論文の要旨

7

報告番号	※甲第	号	氏名	市川和昭
<p>オレフィンのメタセシスに対して要求される条件は (a) 官能基と反応しない触媒を用いること、(b) 官能基を有するオレフィンの存在下で最適な助触媒/主触媒比であること、(c) 基質の量が適当であること および (d) 適当な反応温度であることなどである。W位に二重結合を有するエステルの合成は困難であるが、オレイン酸メチルとトコロンのクロスマタセシスにより 9-デセニ酸メチルを直接容易に得ることができた。</p>				